

一般廃棄物処理施設(最終処分場)の維持管理の状況に関する情報

(令和8年度)

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(環境省令第4条の五の二第一項第四号イの規定に関する事項)

埋立物種類(t)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
飛灰固化物	52.92												52.92
不燃残さ	65.76												65.76
焼却灰	92.07												92.07
合計	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.75

2. 点検に関する事項(環境省令第4条の五の二第一項第四号ロ、ハ、ト、チの規定による点検に関する事項)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の点検	点検を行った年月日	毎日										
	点検の結果	異常なし										
遮水工の点検	点検を行った年月日	毎日										
	点検の結果	異常なし										
浸出水処理設備の点検	点検を行った年月日	週1回										
	点検の結果	異常なし										
防凍措置の状況点検	点検を行った年月日	4月3日										
	点検の結果	異常なし										

※措置を講じた年月日及び内容

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
遮水工												

3. 水質検査に関する事項(環境省令第4条の五の二第一項第四号ニの規定による水質検査に関する事項)

各月ごとの地下水水質検査結果(上流側地下水)

項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度(pH)		-	7.4											
生物学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	5.3											
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	-	17											
浮遊物質(SS)	mg/l	-	370											
大腸菌群数	CFU/ml	-	0											
電気伝導率	mS/m	-	33											
塩化物イオン	mg/l	-	15											
水質検査に係る地下水を採取した年月日			令和8年4月3日											
水質検査の結果を得られた年月日			令和8年4月13日											

※採取場所: 上流側地下水サンプリング井戸

各月ごとの地下水水質検査結果(下流側地下水)

項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度(pH)		-	7.0											
生物学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	1.7											
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	-	4.5											
浮遊物質(SS)	mg/l	-	13											
大腸菌群数	CFU/ml	-	0											
電気伝導率	mS/m	-	53											
塩化物イオン	mg/l	-	21											
水質検査に係る地下水を採取した年月日			令和8年4月3日											
水質検査の結果を得られた年月日			令和8年4月13日											

※採取場所: 下流側地下水サンプリング井戸

各月ごとの処理水水質検査結果

項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度(pH)		5.8~8.6	7.2											
生物学的酸素要求量(BOD)	mg/l	60以下	<0.5											
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	90以下	<0.5											
浮遊物質(SS)	mg/l	60以下	<3											
大腸菌群数	CFU/ml	3,000以下	0											
電気伝導率	mS/m	-	8.5											
塩化物イオン	mg/l	-	18											
窒素含有量	mg/l	120以下	0.66											
水質検査に係る処理水を採取した年月日			令和8年4月3日											
水質検査の結果を得られた年月日			令和8年4月13日											

※採取場所: 循環水槽入口

年1回の地下水水質検査結果

項目	単位	基準	検査の結果	
			上流側地下水 ※①	下流側地下水 ※②
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと		
総水銀	mg/l	0.0005以下		
カドミウム	mg/l	0.003以下		
鉛	mg/l	0.01以下		
六価クロム	mg/l	0.02以下		
砒素	mg/l	0.01以下		
全シアン	mg/l	検出されないこと		
PCB	mg/l	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下		
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下		
四塩化炭素	mg/l	0.002以下		
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下		
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下		
1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下		
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	1以下		
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下		
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下		
チウラム	mg/l	0.006以下		
シマジン	mg/l	0.003以下		
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下		
ベンゼン	mg/l	0.01以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性化合物	mg/l	10以下		
ふっ素	mg/l	0.8以下		
セレン	mg/l	0.01以下		
ほう素	mg/l	1以下		
KMnO4消費量	mg/l	10以下		
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002以下		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下		
水質検査に係る地下水を採取した年月日				
水質検査の結果を得られた年月日				

※採取場所: ※①上流側地下水サンプリング井戸、※②下流側地下水サンプリング井戸

ダイオキシン類測定結果

採取項目	単位	基準	測定の結果	採取した年月日	結果を得られた年月日	採取場所
地下水(上流)	pg-TEQ/L	1以下				※③
地下水(下流)	pg-TEQ/L	1以下				※④
処理水	pg-TEQ/L	10以下				※⑤

※採取場所: ※③上流側地下水サンプリング井戸、※④下流側地下水サンプリング井戸、※⑤循環水槽入口

4. 水質の悪化が認められた場合の措置に関する事項(環境省令第4条の五の二第一項第四号ホの規定による措置に関する事項)

※是正措置(実施した場合記入)

措置を講じた年月日	措置の内容

5. 残余の埋立容量に関する事項(環境省令第4条の五の二第一項第四号リの規定による測定に関する事項)

測定を行った年月日	令和8年3月31日	令和8年6月30日	令和8年9月30日	令和8年12月31日	令和9年3月31日
測定の結果	15,189m ³				

年1回の処理水水質検査結果

項目	単位	基準	検査の結果
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005以下	
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下	
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	
有機燐化合物	mg/l	1以下	
六価クロム化合物	mg/l	0.2以下	
砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下	
シアン化合物	mg/l	1以下	
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下	
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	
チウラム	mg/l	0.06以下	
シマジン	mg/l	0.03以下	
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	
ベンゼン	mg/l	0.1以下	
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	
1, 4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	
ほう素及びその化合物	mg/l	10以下	
ふっ素及びその化合物	mg/l	8以下	
フッ素、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	100以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/l	5以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/l	30以下	
フェノール類含有量	mg/l	5以下	
銅含有量	mg/l	3以下	
亜鉛含有量	mg/l	2以下	
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	
クロム含有量	mg/l	2以下	
燐含有量	mg/l	16以下	
水質検査に係る処理水を採取した年月日			
水質検査の結果を得られた年月日			

※採取場所: 循環水槽入口